

第1回革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 事後評価検討会

日 時：平成27年10月15日（木）

10：00～12：00

場 所：経済産業省本館17階第2特別会議室

議 事 次 第

開会

1. 評価検討会の公開について
2. 評価の方法等について
3. プロジェクトの概要について
4. 今後の評価の進め方について（コメント依頼）

閉会

配 布 資 料

資料1 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 事後評価検討会委員名簿

資料2 研究開発評価に係る委員会等の公開について

資料3 経済産業省における研究開発評価について

資料4 評価方法（案）

資料5 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発の概要

資料6 評価用資料

資料7 評価報告書の構成（案）

資料8 評価コメント票

質問票

参考資料1 経済産業省技術評価指針

参考資料2 経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準

参考資料3 平成24年度革新的セメント製造プロセス基盤技術開発プロジェクト評価中間報告書